

## <第 259 回講演会>

日 時 : 2024 年 6 月 13 日(木) 13:00~17:00

会 場 : オンライン(Zoom)での開催

テーマ : 『パターンニング材料・技術の新展開』

フォトポリマー懇話会会員 : 無料(人数制限なし)

非会員 : 3,000 円、学生 : 2,000 円(6 月 6 日(木)までにお振り込みください)

テキストはダウンロード方式とします。

[参加申込]

フォトポリマー懇話会ホームページ [www.tapj.jp](http://www.tapj.jp) のメールフォームからお申し込みください(6 月 6 日(木)締切)

### [プログラム]

1. 13:00~13:50

「モノマーの光重合によるナノ結晶のパターンニング」

京都工芸繊維大学 中西英行 氏

2. 14:00~14:50

「偏光 UV アシスト蒸着重合による螺旋配向高分子半導体薄膜」

静岡大学 久保野敦史 氏

3. 15:00~15:50

「フォトポリマーが拓く新しい光細胞操作技術」

産業技術総合研究所 須丸公雄 氏

4. 16:00~16:50

「プリントドエレクトロニクスの新展開」

物質・材料研究機構 三成 剛生 氏